

# フレネル反射

## —インピーダンスの不整合—

渡邊 俊夫

## 概要

異なる2つの媒質の境界に垂直に入射した光の電界振幅の反射係数  $r$  は、通常、媒質の屈折率  $n$  を用いたフレネルの式

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

で表される。しかし、これは媒質の透磁率が  $\mu \approx \mu_0$  の非磁性体の場合に成り立つ関係式であり、一般には、媒質のインピーダンス  $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$  を用いて

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

で表されることを示す。

# 波数

異なる2つの媒質の境界に垂直に入射した光の反射と透過を考える。

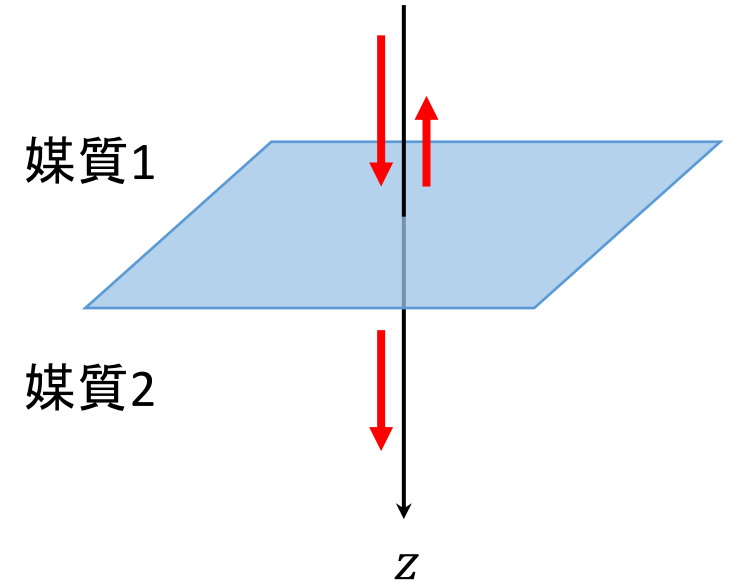
境界面を  $xy$  平面 ( $z = 0$ ) とし、それと垂直に  $z$  軸をとる。

光の電界の  $z$  方向の波数を入射側の媒質1中で  $\beta_1$ 、  
透過側の媒質2中で  $\beta_2$  とすると

$$\beta_1 = \frac{2\pi n_1}{\lambda} = \frac{2\pi c}{\lambda v_1} = \frac{\omega}{v_1} = \omega \sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}$$

$$\beta_2 = \frac{2\pi n_2}{\lambda} = \frac{2\pi c}{\lambda v_2} = \frac{\omega}{v_2} = \omega \sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}$$

ここで、 $\lambda$  は光の波長、 $\omega$  は角周波数、 $c$  は真空中の光速、  
 $n_1, n_2$  は媒質1, 2の屈折率、 $v_1, v_2$  は媒質1, 2中の位相速度であり、  
 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  は媒質1, 2の誘電率、 $\mu_1, \mu_2$  は媒質1, 2の透磁率である。



# 電界

光の電界の振動方向を  $y$  軸方向として、入射光の電界振幅を  $E_0$ 、境界面での振幅反射係数を  $r$ 、振幅透過係数を  $p$  とすると媒質1中の電界は

$$E_{y1} = E_0 e^{j(\omega t - \beta_1 z)} + r E_0 e^{j(\omega t + \beta_1 z)}$$

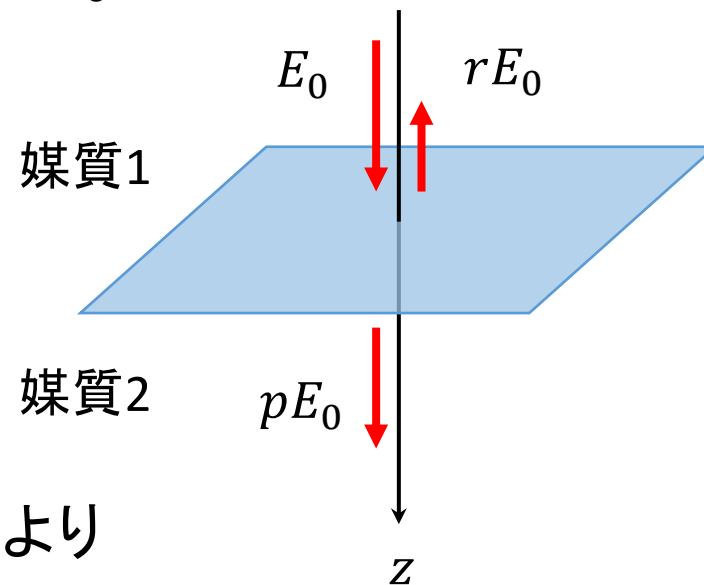
媒質2中の電界は

$$E_{y2} = p E_0 e^{j(\omega t - \beta_2 z)}$$

境界面 ( $z = 0$ ) で電界の接線成分 ( $y$  成分) が連続であることより

$$E_0 e^{j\omega t} + r E_0 e^{j\omega t} = p E_0 e^{j\omega t}$$

$$\therefore 1 + r = p$$



振幅透過係数は通常  $t$  で表されるが、ここでは、時間  $t$  と区別するために  $p$  で表すことにした。

# 電界と磁界の関係式

マクスウェル方程式

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

より、磁界の  $x$  成分は

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t}$$

を満たすから、電界が  $z$  成分をもたないとき（または、 $z$  成分が  $y$  方向に変化しないとき）、磁界の時間依存性を  $e^{j\omega t}$  とすれば

$$-\frac{\partial E_y}{\partial z} = -j\omega\mu H_x \quad \therefore H_x = \frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial E_y}{\partial z}$$

## 磁界

したがって、媒質1中の磁界は

$$H_{x1} = -\frac{\beta_1}{\omega\mu_1} E_0 e^{j(\omega t - \beta_1 z)} + \frac{\beta_1}{\omega\mu_1} r E_0 e^{j(\omega t + \beta_1 z)}$$

媒質2中の磁界は

$$H_{x2} = -\frac{\beta_2}{\omega\mu_2} p E_0 e^{j(\omega t - \beta_2 z)}$$

境界面 ( $z = 0$ ) で磁界の接線成分 ( $x$  成分) が連続であることより

$$-\frac{\beta_1}{\omega\mu_1} E_0 e^{j\omega t} + \frac{\beta_1}{\omega\mu_1} r E_0 e^{j\omega t} = -\frac{\beta_2}{\omega\mu_2} p E_0 e^{j\omega t}$$
$$\therefore \frac{\beta_1}{\mu_1} (1 - r) = \frac{\beta_2}{\mu_2} p$$

## 反射係数と透過係数

ここで、波数が  $\beta_1 = \omega\sqrt{\varepsilon_1\mu_1}$ ,  $\beta_2 = \omega\sqrt{\varepsilon_2\mu_2}$  と表されることより

$$\frac{\omega\sqrt{\varepsilon_1\mu_1}}{\mu_1}(1-r) = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_2\mu_2}}{\mu_2}p \quad \therefore \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_1}}(1-r) = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}p$$

これを媒質のインピーダンス  $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$  を用いて表すと

$$\frac{1}{Z_1}(1-r) = \frac{1}{Z_2}p \quad \therefore Z_2(1-r) = Z_1p$$

電界の連続条件から得られた関係  $1+r=p$  を代入すると

$$Z_2(1-r) = Z_1(1+r)$$

$$(Z_2 + Z_1)r = Z_2 - Z_1$$

$$\therefore r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad \therefore s = 1 + r = 1 + \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

## 反射光と透過光の位相

以上より、垂直入射の場合、光の電界の振幅反射係数  $r$  と振幅透過係数  $p$  は

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad p = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

で表される。

第1式から次のことがわかる。

$Z_2 > Z_1$  のとき、 $r > 0$  で、反射光の位相は入射光と同じである。

$Z_2 = Z_1$  のとき、 $r = 0$  となり、反射は生じない。

$Z_2 < Z_1$  のとき、 $r < 0$  となり、反射光の位相は入射光に対して  $\pi$  ずれる。

また、第2式から透過光の位相は常に入射光と同じであることがわかる。

## 反射光と透過光の振幅

光の電界の振幅が  $E_0$  であるとき、磁界の振幅は

$$H_0 = \frac{\beta}{\omega\mu} E_0 = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon\mu}}{\omega\mu} E_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0 = \frac{E_0}{Z}$$

となる。

入射側の媒質1より透過側の媒質2のインピーダンスが大きいとき ( $Z_2 > Z_1$ )、同じ電界の大きさに対する磁界の大きさは、媒質1中より媒質2中の方が小さくなる。このとき、電界と磁界が連続であるためには、振幅透過係数は  $p > 1$ 、振幅反射係数は  $r > 0$  でなければならない。

入射側の媒質1より透過側の媒質2のインピーダンスが小さいとき ( $Z_2 < Z_1$ )、同じ電界の大きさに対する磁界の大きさは、媒質1中より媒質2中の方が大きくなる。このとき、電界と磁界が連続であるためには、振幅透過係数は  $p < 1$ 、振幅反射係数は  $r < 0$  でなければならない。

## 反射光と透過光のパワー

光が伝送するパワー(電力)は、ポインティングベクトル  $S = E \times H$  の大きさを表される。  
したがって、反射光と透過光のパワーの和は

$$rE_0 \cdot \frac{\beta_1}{\omega\mu_1} rE_0 + pE_0 \cdot \frac{\beta_2}{\omega\mu_2} pE_0 = \frac{\beta_1}{\omega\mu_1} r^2 E_0^2 + \frac{\beta_2}{\omega\mu_2} p^2 E_0^2 = \frac{\beta_1}{\omega\mu_1} E_0^2 \left( r^2 + \frac{\beta_2 \mu_1}{\beta_1 \mu_2} p^2 \right)$$

であり、上式の最右辺の ( ) 内は

$$\begin{aligned} r^2 + \frac{\beta_2 \mu_1}{\beta_1 \mu_2} p^2 &= r^2 + \frac{\omega \sqrt{\varepsilon_2 \mu_2} \cdot \mu_1}{\omega \sqrt{\varepsilon_1 \mu_1} \cdot \mu_2} p^2 = r^2 + \frac{\sqrt{\mu_1 / \varepsilon_1}}{\sqrt{\mu_2 / \varepsilon_2}} p^2 \\ &= \left( \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 + \frac{Z_1}{Z_2} \left( \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \right)^2 = \frac{(Z_2 - Z_1)^2 + 4Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2} = 1 \end{aligned}$$

だから、反射光と透過光のパワーの和は入射光のパワーに等しい。

## まとめ

異なる2つの媒質の境界に光が垂直に入射した場合、光の電界の振幅反射係数  $r$  と振幅透過係数  $p$  は、媒質のインピーダンス  $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$  を用いて

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad p = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

で表される。したがって、異なる2つの媒質の境界での光の反射は、本質的には、屈折率の不整合ではなく、インピーダンスの不整合によって生じる現象である。

## 参考文献

- 三好 旦六「光・電磁波論」培風館、1987
- 左貝 潤一「電気系のための光工学 ―回路理論に基づいて―」共立出版、2022